

Softwaretechnik 1 - 4. Tutorium

Tutorium 03

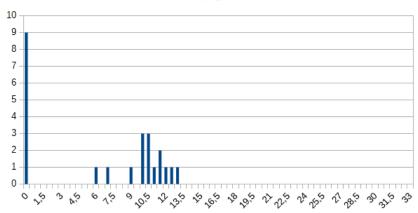
Felix Bachmann | 26.06.2017

KIT - INSTITUT FÜR PROGRAMMSTRUKTUREN UND DATENORGANISATION (IPD)

4. Übungsblatt Statistik







Ø 6,45 bzw. 10,33 von (bisher) 15+1



Allgemein

Form bei handschriftlichen Abgaben...

Gruppenarbeit

Einzelstück



Aufgabe 1 (Zustandsdiagramm - LEZ): Ø 2,81 bzw. 4,5 von 5+1

Memento

Gruppenarbeit



Aufgabe 1 (Zustandsdiagramm - LEZ): Ø 2,81 bzw. 4,5 von 5+1

 Hierarchie sinnvoll, wenn aus mehreren Zuständen gleiche Übergänge in den gleichen Zustand gehen

Gruppenarbeit



Aufgabe 1 (Zustandsdiagramm - LEZ): Ø 2,81 bzw. 4,5 von 5+1

Einzelstück

- Hierarchie sinnvoll, wenn aus mehreren Zuständen gleiche Übergänge in den gleichen Zustand gehen
- nach VL gibt es im Zustandsdiagramm kein "Karo"



Aufgabe 1 (Zustandsdiagramm - LEZ): Ø 2,81 bzw. 4,5 von 5+1

- Hierarchie sinnvoll, wenn aus mehreren Zuständen gleiche Übergänge in den gleichen Zustand gehen
- nach VL gibt es im Zustandsdiagramm kein "Karo"
- "Versehen Sie die Zustandsübergänge mit Ereignissen und Operationen."



Aufgabe 1 (Zustandsdiagramm - LEZ): Ø 2,81 bzw. 4,5 von 5+1

- Hierarchie sinnvoll, wenn aus mehreren Zuständen gleiche Übergänge in den gleichen Zustand gehen
- nach VL gibt es im Zustandsdiagramm kein "Karo"
- "Versehen Sie die Zustandsübergänge mit Ereignissen und Operationen."
 - ⇒ kann in Klausur bei Nichtbeachtigung Punktabzug geben

Felix Bachmann - SWT1



Aufgabe 2 (Abbottsche Methode): Ø 1,73 bzw. 3,19 von 5

Gruppenarbeit



Aufgabe 2 (Abbottsche Methode): Ø 1,73 bzw. 3,19 von 5

• bei "auseinandergezogenen Verben" alle Teile des Verbs markieren

Gruppenarbeit



Aufgabe 2 (Abbottsche Methode): Ø 1,73 bzw. 3,19 von 5

■ bei "auseinandergezogenen Verben" alle Teile des Verbs markieren z.B "teilnehmen" ⇒ "Studenten nehmen an VL teil"



Aufgabe 2 (Abbottsche Methode): Ø 1,73 bzw. 3,19 von 5

- bei "auseinandergezogenen Verben" alle Teile des Verbs markieren z.B "teilnehmen" ⇒ "Studenten nehmen an VL teil"
- Worte kommen mehrfach vor ⇒ jedes Mal markieren!

Felix Bachmann - SWT1



Aufgabe 2 (Abbottsche Methode): Ø 1,73 bzw. 3,19 von 5

- bei "auseinandergezogenen Verben" alle Teile des Verbs markieren z.B "teilnehmen" ⇒ "Studenten nehmen an VL teil"
- Worte kommen mehrfach vor ⇒ jedes Mal markieren!
- bei jedem "ist", "sind", etc. Vererbung

Felix Bachmann - SWT1



Aufgabe 2 (Abbottsche Methode): Ø 1,73 bzw. 3,19 von 5

- bei "auseinandergezogenen Verben" alle Teile des Verbs markieren z.B "teilnehmen" ⇒ "Studenten nehmen an VL teil"
- Worte kommen mehrfach vor ⇒ jedes Mal markieren!
- bei jedem "ist", "sind", etc. Vererbung
- "wissenschaftlicher Mitarbeiter" = Attribut und Klasse

Felix Bachmann - SWT1



Aufgabe 2 (Abbottsche Methode): Ø 1,73 bzw. 3,19 von 5

- bei "auseinandergezogenen Verben" alle Teile des Verbs markieren z.B "teilnehmen" ⇒ "Studenten nehmen an VL teil"
- Worte kommen mehrfach vor ⇒ jedes Mal markieren!
- bei jedem "ist", "sind", etc. Vererbung
- "wissenschaftlicher Mitarbeiter" = Attribut und Klasse

Aufgabe 3 (iMage-GUI): Ø (tbd)

(nächstes Mal)

Felix Bachmann - SWT1



Aufgabe 4 (Geheimnisprinzip): Ø 1,92 bzw. 3,07 von 5



Aufgabe 4 (Geheimnisprinzip): Ø 1,92 bzw. 3,07 von 5

 nicht nur die öffentlichen Konstanten sind problematisch, sondern auch die getter und setter



Aufgabe 4 (Geheimnisprinzip): Ø 1,92 bzw. 3,07 von 5

- nicht nur die öffentlichen Konstanten sind problematisch, sondern auch die getter und setter
 - ⇒ die Entscheidung den Zustand intern als int zu repräsentieren muss versteckt werden

Felix Bachmann - SWT1



Aufgabe 4 (Geheimnisprinzip): Ø 1,92 bzw. 3,07 von 5

- nicht nur die öffentlichen Konstanten sind problematisch, sondern auch die getter und setter
 - ⇒ die Entscheidung den Zustand intern als int zu repräsentieren muss versteckt werden
 - ⇒ nach außen immer boolean benutzen (wohldefiniert!)



haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut



Gruppenarbeit

26.06.2017



haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut

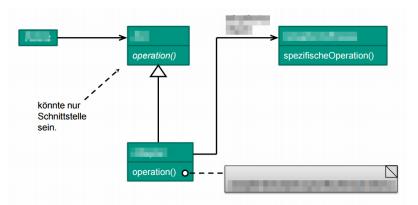
⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



Einzelstück



- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler

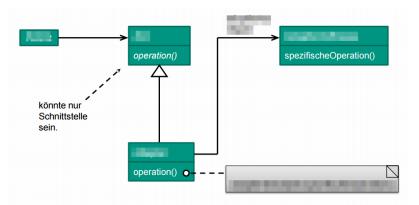


Welches Entwurfsmuster?

Orga	
00000	



- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler

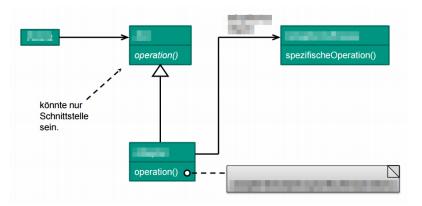


Welches Entwurfsmuster? (Objekt-)Adapter

Orga	
00000	



- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler

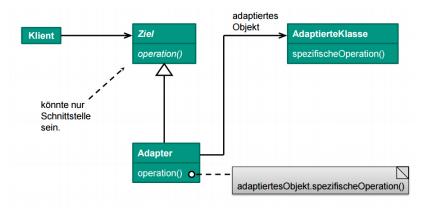


Welche Klassen?

Orga	
00000	



- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler





- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler

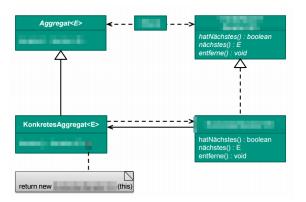


Welches Entwurfsmuster?

U	rga	1	
00000			
_		_	



- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



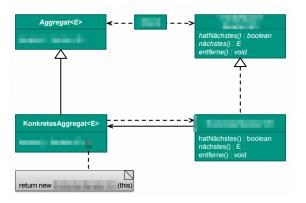
Welches Entwurfsmuster? Iterator

Orga	несар
00000	000000
Felix Bachm	nann - SWT1

26.06.2017



- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler

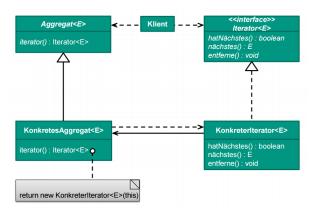


Welche Klassen und Methoden?

Orga	несар
00000	000000
Felix Bachm	nann - SWT1

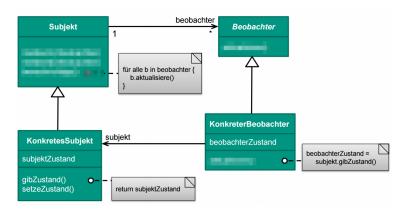


- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler





- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler

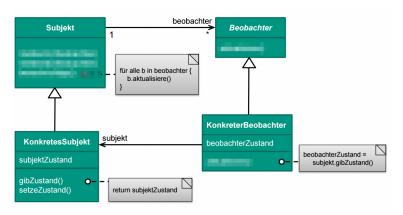








- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler

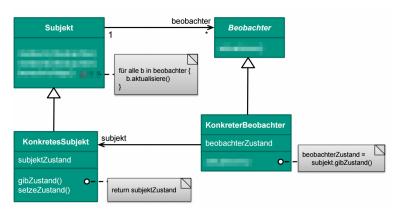


Ist wohl ein Beobachter:)

Orga	necap
00000	000000
Felix Bachn	nann - SWT1



- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler

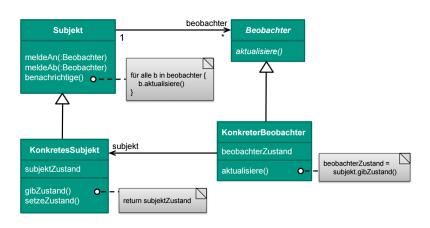


Ist wohl ein Beobachter:) Methoden?

Orga	несар
00000	000000
Felix Bachn	nann - SWT1



- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



Kategorien der Entwurfsmuster



- Entkopplungs-Muster
 - Adapter fertig
 - Beobachter fertig
 - Iterator fertig
 - Stellvertreter fertig
 - Vermittler fertig
 - (Brücke)
- Varianten-Muster
- Zustandshandhabungs-Muster
- Steuerungs-Muster
- Bequemlichkeits-Muster

Kategorien der Entwurfsmuster



- Entkopplungs-Muster fertig
- Varianten-Muster
 - (Abstrakte Fabrik)
 - (Besucher)
 - Schablonenmethode
 - Fabrikmethode
 - Kompositum
 - Strategie fertig
 - Dekorierer
- Zustandshandhabungs-Muster
- Steuerungs-Muster
- Bequemlichkeits-Muster

Varianten-Muster



Übergeordnetes Ziel

Gemeinsamkeiten herausziehen und an einer Stelle beschreiben.

Felix Bachmann - SWT1

Gruppenarbeit

0000000000

Varianten-Muster



Übergeordnetes Ziel

Gemeinsamkeiten herausziehen und an einer Stelle beschreiben

Einzelstück

⇒ keine Wiederholung desselben Codes

Felix Bachmann - SWT1

Varianten-Muster



Übergeordnetes Ziel

- Gemeinsamkeiten herausziehen und an einer Stelle beschreiben
 - ⇒ keine Wiederholung desselben Codes
 - ⇒ bessere Wartbarkeit/Erweiterbarkeit

Felix Bachmann - SWT1

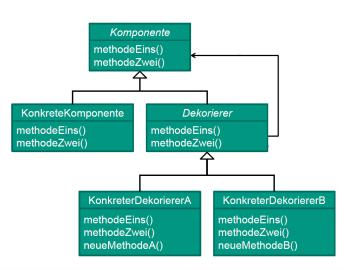
Jetzt: Gruppenarbeit



- ihr kriegt pro Reihe eine Aufgabe
- ihr habt Zeit zum Bearbeiten
- Abgleichung mit Musterlösung
- 4 ihr stellt den anderen eure Lösung vor

Vorstellung Dekorierer





00000

Recap 000000000

Felix Bachmann - SWT1

Gruppenarbeit

Einzelstück

Memento

Befehl

Feedback

back Tipps 000 19/43

MuLö Dekorierer



Wo Gemeinsamkeiten?

Die beiden Methoden methodeEins() und methodeZwei().

Wo Variation?

In den KonkretenDekorierern bzw. ihren Methoden. Hier: neueMethodeA(), neueMethodeB().

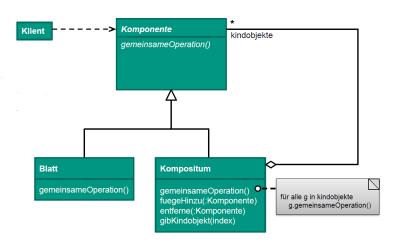
Wozu Instanzvariable?

Weiterleitung von Aufrufen der methodeEins() und methodeZwei() an die KonkreteKompenente.

Felix Bachmann - SWT1

Vorstellung Kompositum





MuLö Kompositum



Wo Gemeinsamkeiten?

gemeinsameOperation().

Wo Variation?

In Blatt/Kompositum-Klassen mit verschiedenen zusätzlichen Operationen.

Zusammengesetzt vs. nicht-zusammengesetzt

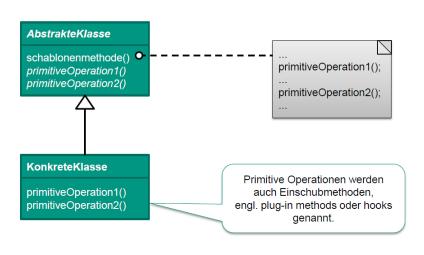
Kompositum = zusammengesetzt, Blatt = nicht-zusammengesetzt

Felix Bachmann - SWT1

Memento

Vorstellung Schablonenmethode







MuLö Schablonenmethode



Wo Gemeinsamkeiten?

Reihenfolge der Methodenaufrufe in der Schablonenmethode.

Wo Variation?

In den Einschubmethoden. (hier: primitiveOperation1() und primitiveOpoeration2())

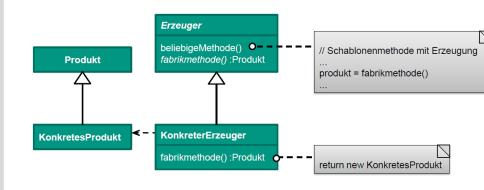
Schablonenmethode vs. Einschubmethode

Einschubmethode ist eine der Methoden, die von der Schablonenmethode aufgerufen wird und deren Implementierung in den Unterklassen stattfindet.

Felix Bachmann - SWT1

Vorstellung Fabrikmethode





Einzelstück

MuLö Fabrikmethode



Wo Gemeinsamkeiten?

Reihenfolge der Methodenaufrufe in der beliebigenMethode().

Wo Variation?

In der Fabrikmethode.

Klasse des Objekts, Oberklasse, Unterklasse

Klasse des Objekts = KonkretesProdukt, Oberklasse = Produkt, Unterklasse = KonkreterErzeuger

Unterschied zu Schablonenmethode?

Fabrikmethode benutzen, wenn ein Objekt erzeugt wird. Fabrikmethode ist Einschubmethode des Musters "Schablonenmethode".

Wahr/falsch

Fabrikmethode ist eine Einschubmethode, keine Schablonenmethode.

Kategorien der Entwurfsmuster



- Entkopplungs-Muster fertig
- Varianten-Muster fertig
- Zustandshandhabungs-Muster
 - Einzelstück
 - (Fliegengewicht)
 - Memento
 - (Prototyp)
 - (Zustand)
- Steuerungs-Muster
- Bequemlichkeits-Muster

Zustandshandhabungs-Muster

Gruppenarbeit



Übergeordnetes Ziel

den Zustand eines Objektes beschreiben (wer hätt's gedacht? :D)

Zustandshandhabungs-Muster



Übergeordnetes Ziel

- den Zustand eines Objektes beschreiben (wer hätt's gedacht? :D)
- aber unabhängig von dem Zweck des Objekts!

Felix Bachmann - SWT1

26.06.2017



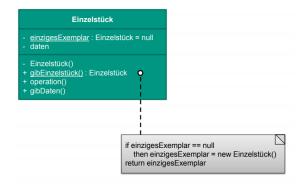
Problem

- von einer Klasse soll nur eine Instanz existieren
- Konstruktor könnte überall benutzt werden!



Problem

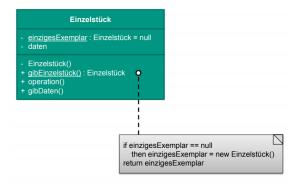
- von einer Klasse soll nur eine Instanz existieren
- Konstruktor könnte überall benutzt werden!





Problem

- von einer Klasse soll nur eine Instanz existieren
- Konstruktor könnte überall benutzt werden!

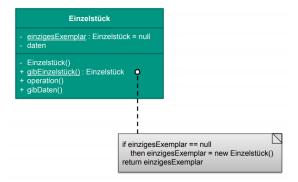


Aber warum nicht einfach statisch?



Problem

- von einer Klasse soll nur eine Instanz existieren
- Konstruktor könnte überall benutzt werden!



Aber warum nicht einfach statisch? Unterklassenbildung möglich!



Problem

internen Zustand eines Objekts "externalisieren", um z.B.
 Zurücksetzen möglich zu machen



Problem

- internen Zustand eines Objekts "externalisieren", um z.B.
 Zurücksetzen möglich zu machen
- ohne Kapselung zu verletzten!

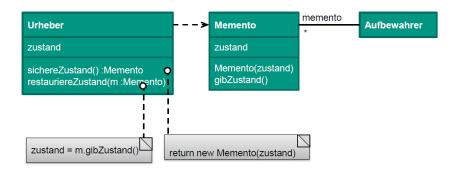


Felix Bachmann - SWT1

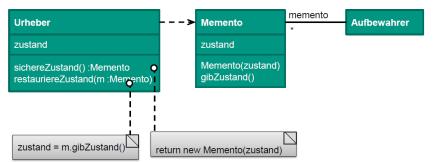


Problem

- internen Zustand eines Objekts "externalisieren", um z.B.
 Zurücksetzen möglich zu machen
- ohne Kapselung zu verletzten!







Problem gelöst?

Recap Felix Bachmann - SWT1 Gruppenarbeit

Einzelstück

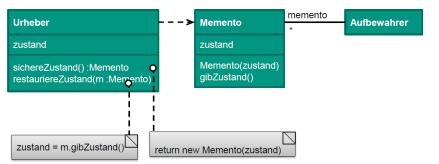
Memento

Befehl

Feedback

Tipps





Problem gelöst?

Ja

Recap Felix Bachmann - SWT1 Gruppenarbeit

Einzelstück

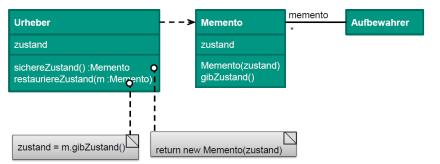
Memento

Befehl

Feedback

Tipps





Problem gelöst?

Ja

Zustand durch Memento externalisiert

Felix Bachmann - SWT1

Recap

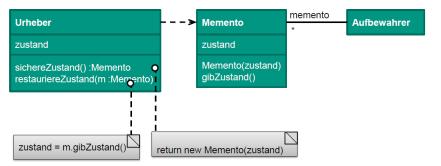
Gruppenarbeit Einzelstück Memento

Befehl

Feedback

31/43





Problem gelöst?

- Ja
 - Zustand durch Memento externalisiert
 - Kapselung nicht verletzt (Nutzer ruft nur sichereZustand() auf und kriegt neuen Memento)

00000

Recap 000000000 Gruppenarbeit 00000000000 Einzelstück

Memento

Befehl

hl Feedback

edback Tipp

Kategorien der Entwurfsmuster



- Entkopplungs-Muster fertig
- Varianten-Muster fertig
- Zustandshandhabungs-Muster fertig
- Steuerungs-Muster
 - Befehl
 - (master/worker)
- Bequemlichkeits-Muster

Steuerungs-Muster



Übergeordnetes Ziel

steuern den Kontrollfluss

Gruppenarbeit

Steuerungs-Muster



Übergeordnetes Ziel

steuern den Kontrollfluss

⇒ zur richtigen Zeit richtige Methoden aufrufen

Felix Bachmann - SWT1

26.06.2017



Problem

■ Parametrisieren von Objekten mit einer auszuführenden Aktion

Orga Recap

00000 00000000

Felix Bachmann – SWT1

Gruppenarbeit



Problem

- Parametrisieren von Objekten mit einer auszuführenden Aktion
- komplexe Operationen aus primitiven Operationen aufbauen



Problem

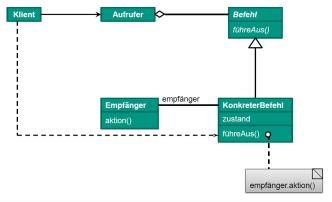
- Parametrisieren von Objekten mit einer auszuführenden Aktion
- komplexe Operationen aus primitiven Operationen aufbauen
 - ⇒ Befehl nicht als Methode, sondern als Objekt modellieren

Felix Bachmann - SWT1

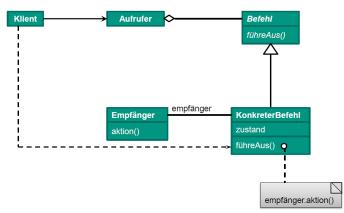


Problem

- Parametrisieren von Objekten mit einer auszuführenden Aktion
- komplexe Operationen aus primitiven Operationen aufbauen
 - ⇒ Befehl nicht als Methode, sondern als Objekt modellieren







Was haben wir erreicht?

Recap

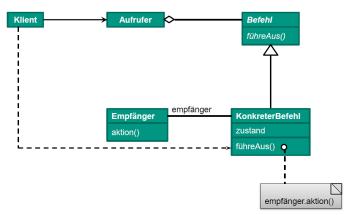
Gruppenarbeit Einzelstück Memento

Befehl 0000000

Feedback

Tipps





Was haben wir erreicht?

 Austauschbarkeit: Befehle unabhängig vom Aufrufer, universell einsetzbar

Felix Bachmann - SWT1

Gruppenarbeit Recap

Einzelstück

Memento

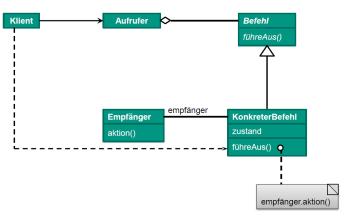
Befehl

Feedback 0000000

26.06.2017

35/43





Beispiel!

Orga Felix Bachmann - SWT1

Recap

Gruppenarbeit

Einzelstück

Memento

Befehl 0000000

Feedback

Tipps

Quiz (Ankreuzaufgaben aus Klausuren)



Wahr oder falsch?

Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.

26.06.2017



Wahr oder falsch?

Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger. wahr



- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich.



- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger. wahr
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich. wahr



- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger. wahr
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich. wahr
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird.



- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich. wahr
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird. falsch



- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele
 Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich.
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird.
- Eine Schablonenmethode ist immer auch eine Fabrikmethode.



- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich.
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird.
- Eine Schablonenmethode ist immer auch eine Fabrikmethode.
 falsch



- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger. wahr
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich. wahr
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird. falsch
- Eine Schablonenmethode ist immer auch eine Fabrikmethode. falsch
- Eine Komponente kann immer nur mit einem einzigen Dekorierer versehen werden.



- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger. wahr
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele
 Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich.
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird. falsch
- Eine Schablonenmethode ist immer auch eine Fabrikmethode.
 falsch
- Eine Komponente kann immer nur mit einem einzigen Dekorierer versehen werden.



Entwurfsmuster kommen sehr sehr sehr wahrscheinlich dran!

Gruppenarbeit



- Entwurfsmuster kommen sehr sehr wahrscheinlich dran!
- Kategorien helfen beim Lernen

Gruppenarbeit

Felix Bachmann - SWT1



- Entwurfsmuster kommen sehr sehr sehr wahrscheinlich dran!
- Kategorien helfen beim Lernen
- jedes Entwurfsmuster erfüllt einen bestimmten Zweck
 - ⇒ nicht nur die Klassen und Methoden auswendig lernen, sondern das Prinzip verstehen



- Entwurfsmuster kommen sehr sehr sehr wahrscheinlich dran!
- Kategorien helfen beim Lernen
- jedes Entwurfsmuster erfüllt einen bestimmten Zweck
 nicht nur die Klassen und Methoden auswendig lernen, sondern das Prinzip verstehen
- bei Unklarheiten in Head First Design Patterns nachlesen ;)

Feedback - Sagt mir eure Meinung





https://goo.gl/forms/osMyz2hScqVPtmSr2

Felix Bachmann - SWT1



Aufgabe 1: Shutterpile: Refaktorisierung + Entwurfsmuster anwenden

- Entwurfsmuster anschauen
- alte Tests verwenden + evtl. neue schreiben

Einzelstück



Aufgabe 1: Shutterpile: Refaktorisierung + Entwurfsmuster anwenden

- Entwurfsmuster anschauen
- alte Tests verwenden + evtl. neue schreiben

Aufgabe 2: cmd-Programm für Pipeline

- wie Shutterpile-cmd, nur kommen nach Parameter "-p" noch Werte
- https:
 //commons.apache.org/proper/commons-cli/usage.html

Orga Recap

Gruppenarbeit 0000000000 Einzelstück

Memento

Befehl

Feedback

back Tipps

•ooc



Aufgabe 3: Wo sind Entwurfsmuster in Shutterpile?

Maßstab ist Musterlösung

Gruppenarbeit

nur finden reicht nicht, auch erklären wie und warum

Felix Bachmann - SWT1

Memento

26.06.2017



Aufgabe 3: Wo sind Entwurfsmuster in Shutterpile?

- Maßstab ist Musterlösung
- nur finden reicht nicht, auch erklären wie und warum

Aufgabe 4: Entwurfsmuster in Java-API

es handelt sich um "einfachere" Muster





Aufgabe 3: Wo sind Entwurfsmuster in Shutterpile?

- Maßstab ist Musterlösung
- nur finden reicht nicht, auch erklären wie und warum

Aufgabe 4: Entwurfsmuster in Java-API

es handelt sich um "einfachere" Muster

Aufgabe 5: Entwurfsmuster - Kaffeemaschine

ein Muster anwenden

Felix Bachmann - SWT1

Denkt dran!



Abgabe

- Deadline am 27.6. um 12:00
- Aufgabe 3-5 handschriftlich

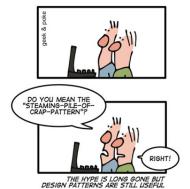
Gruppenarbeit

Memento

Bis dann! (dann := 03.07.18)









Recap

Gruppenarbeit

Einzelstück

Memento

Befehl

Feedback

Tipps 0000